

## JP59223731

**Publication Title:** 

FORMATION OF THIN METALLIC FILM ON SURFACE OF SYNTHETICRESIN MOLDING AND PRODUCT OBTAINED THEREBY

#### Abstract:

PURPOSE:To form simultaneously both a layer for preventing plasticizer bleedout and a vacuum-metallized layer on the surface of a molding, by simultaneously crosslinking and vacuum-metallizing the surface of a synthetic resin molding in a specified atmosphere.

CONSTITUTION:A synthetic resin molding 7 is set on a base 1 within a high-frequency ion plating apparatus or the like. The atmosphere within the apparatus is evacuated through a vacuum pump 12 and then the pressure in the apparatus is maintained at 10<-4>-10Torr by supplying an inorganic gas, e.g., CO, from a gas inlet 4. A low-temperature plasma is generated by applying a power of 50-500W to a high-frequency discharge coil 5 and at the same time metal 8 in an evaporation layer 2 is evaporated by energizing a heater 3 to form a crosslinked layer 15 for preventing plasticizer bleed-out and a vacuum-metallized layer 13 on the surface of the molding 16.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

7537-4K

昭59—223731

昭和59年(1984)12月15日

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> 識別記号 C 08 J 7/04 1 0 4 3/24 7/10

庁内整理番号 砂公開 7446-4 F 7248-4 F 発明の 7446-4 F 審査請

発明の数 2 審査請求 有

(全 6 頁)

20特

C 23 C 13/02

願 昭58-97010

22出

額 昭58(1983)6月2日

⑫発 明 者 熊谷享

武蔵野市吉祥寺南町2-24-11

⑪出 願 人 熊谷享

武蔵野市吉祥寺南町 2 -24-11

⑪代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明 細 製

1. 発明の名称

合成御脂成形品表面への金刷海膜形成 方法及び成形品

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 無機ガスの低温プラズマ努朗気中及び/又は、真空紫外光照射下にて合成樹脂成形品表面の 樹脂架橋と蒸着とを同時に行なうことを特徴とす る合成樹脂成形品表面への金属海膜形成方法。
- 2. 無機ガスが CO である特許請求範囲第1項記載の方法。
- 3. 無機ガスがCOとArの混合である特許請求 範囲第1項配載の方法。
- 4. 真空紫外の波長領域が100~250 nm である特許請求範囲第1項記載の方法。
- 5. 合成樹脂成形品が軟質塩化ビニル成形品で ある特許請求範囲第1項記載の方法。
- 6. 蒸窓後の製品構造が最外層より蒸窓金属層/ 軟質 PVC 架橋層/軟質 PVC 層の 3 層構造よりなる 特許關求の範囲第 6 項配献の方法。

- 7. 軟質 PVC層とその少なくとも片面に形成された金属蒸磨層とを含み、前記軟質 PVC層と金銭蒸磨層との界面に軟質 PVC 架橋層が存在することを特徴とする合成樹脂成形品。
- 3. 発明の詳細な説明

#### 技術分野

本発明は、合成倒脂成形品表面への金属称膜形成方法及び成形品に関するものであり、特に可塑剤を多量に含む軟質 PVC 成形品の表面に、可塑剤フリードアウト防止架橋層と蒸滯金属層とを同時に与える方法及び成形品に関するものである。

#### 従来技術

一般に、合成倒脂成形品の蒸磨に於いては、蒸 着金属と当該成形品との接磨性を上げる為、成形 品袋面をクロム酸混液、コロナ放電、低温プラズ マ等の方法で処理している。しかし、クロム酸混 液法に於いてはその廃液処理に問題があり、コロ ナ放電法に於いては成形品袋面に付贈している汚 れ、或いは成形品内部より能出してくる可塑剤等 の接着性阻害物質を完全に除去・防止出来ないし、 父低温プラズマ処理に於いてはその工程がプラズマ処理と蒸船との2段階に分かれている為、製品原価の面からも、また中間品の保存方法でも問題が多い。

合成樹脂成形品のうち、特に歌樹 PVCを用いたものは、その易成形性、低コスト性、高強度性等の特徴から、広くあらゆる用途に使われている。しかし、歌樹 PVC 成形品はその成形時に於いて、可塑剂、安定剤、充填剤、滑剤、螺外線吸収剤、酸化防止剤、防微剂、接着剤、鍼科等を用途に応じて添加している為、これらの添加物が成形時の熱及び圧力に依って、或いは、放置時に於いては時間の経過と共に、成形品表面にブリードアウトして来るという欠点を有している。この欠点を利ることが出来するので急、時間の経過と共に金属が剝離してくると書う欠陥があった。

#### 発明の低畏

本発明者は、このような問題を解決すべく鋭意

#### 発明の具体的説明

以下、との発明の詳細を説明する。

本発明の対象となる合成樹脂成形品としては、ポリ塩化ビニル及びその共重合体成形品、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン成形品、ポリエステル成形品、ポリウンタン成形品、ポリウンタン成形品、MMA,BMA等のアクリル及びその共重合体成形品、ABS,SBR等の合成ゴム成形品等、全ての合成樹脂の分野で適用できるが、特にポリ塩化ビニル成形品及びABS,SBR等の合成ゴム成形品に於いてその効果が顕著で、好ましい。又、当該成形品であれば、その形態、製法及び配合組成に関しては、特に側約はない。

導入する無機ガスとしては、CO,CO2,O2,N2,H2及びAr,He 等の不活性ガスが挙げられるが、 特にCO及びCOとArとの混合物が効果的である。 導入ガス量としては、器内圧力にして10<sup>-4</sup>~ 10 Torrが横適であり、これより高圧ととなると 蒸発金属の堆積率が極端に低下して、所定の金属 検討を重ねた結果、本発明を見出すに至った。

本発明は、無機ガスの低温プラズマ雰囲気中及 び/又は真空紫外光照射下で蒸滞を行うことを特 欲とする合成側脂成形品表面への金属海膜形成方 法を提供する。

ところで、低温プラズマ及び真空紫外光照下での蒸箔反応機構に於いては、現在未解明の部分も多い。しかし、本発明に於いては、紫外線が特に取安を役割を果していると考えられる。即ちみの思いると考えられる。即ちみの起状態から遅移状態へ転移する破衆が外のになるとする。これが、心をでは、大いると考えられる。又、紫外のは、なのとで、大いのは、ないのないをでは、が明になる。このは、本発明に依る。このは、本発明に依る。このは、ないのとなる。とないに見ても、変化のないでは、初期的にも又経済的に見ても、変化のないでれたものとなる。

摩を得るのに長時間を要する結果となり、効率が 悪い。又、これより低圧となると励起ガス原子に 依るスペッタ消浄効果も悪く、又成形品装面に於 ける架橋効率も低下し、良好な接着性を有する金 属被膜を得ることが不可能となる。

蒸溜させる金属としては、 AL, Ti 等の金属導体、ZnO, MgO等の金属酸化物、 MoS等の金属硫化物等、金属一般に関して可能であり、目的や用途に応じて金属を選ぶことができ、特に側約を受けるものではない。低温プラズマ処理の方法としては、高周波放電、マイクロ波放電、コロナ放電等いずれの方法に依っても良いが、特に内部電極方式であることが留ましい。

次に第1図及び第2図を参照しながら、蒸着に用いる装置及び条件の詳しい説明を行なう。装置的には、高周波イオンプレーティング装置あるいは通常の真空蒸着装置に高周波放電用電極、追流印加電極及びガス導入管を設置したもの(第1図)及び高周波イオンプレーティング装置に於いて高周波電極の代りに水銀ランプを設置したもの(第

特開昭59-223731(3)

(陰極)、2は蒸発稽 2 図) でも良い。 1 は暑 (陽極)であり、各々の加熱温度は蒸発源、成形 品の耐熱温度に依って決定される。又、蒸発槽は るつぼ方式でも、電子ピーム方式でも良く、図で 示す装置に限定されるものではない。5は高周波 放電用コイルであり、最適な処理電力は50~ 500Wであり、孵化50~300Wであること が好ましい。5′は水銀ランプであり、最適な処理 饱力は100~500W、紫外級領域は100~ 250 nmであり、特に好ましくは処理能力200~ 350W、紫外線領域100~200 nmである。 6は遮蔽板であり、特に材質は選ばないが、望ま しくは悲板側表面をALMgF。等紫外級反射能を持 った金属にてコーティングしてあるものが効率を 高める為にも良い。9は直流電源であり、その印 加電圧は 0.05~5 kVであり、最適値は、蒸箔金 腐に依って次定される。

尚、第1図及び第2図において、3は加熱ヒータ、4はガス導入管、7は蒸治用試料、10はガスポンペ、11は高周波電源、11は光発振回路、

12は真空ポンプ、13は熱値対である。処理時間としては、低温プラズマ雰囲気中で、蒸着を行なり場合20~80分が最適であり、これより短かい場合には成形品装面の架構層が游く、満足出来る接着性、耐久性を有するものは得られないし、これより長い場合には励起ガス分子に依る金属装面のエッチングが進行し、平滑な表面が得られない。又、真空紫外光照射下で蒸着を行なり場合、た分な膜厚の蒸着金属層が得られないし、これより長い場合成形品そのものの側脂裂化を招く結果となる。

蒸剤後の最終製品の形態は、特に收置 PVC に於いて、金属表面側から見て、蒸粉金属属 1 4、軟質 PVC 架橋層 1 5 及び軟質 PVC 層 1 6 からなる 3 層構造(第3図)を有し、軟質 PVC 架橋層が可塑剤その他の接着性阻害物質の診出防止層として作用する。又、用途に依っては、両面に金属蒸着層を設けても良いし、或いは片面が金属蒸光層でも 5 片面が低温プラズマ処理及び/又は真空紫外光

照射のみに依る架循層を有するものでも良い。

このように、本発明で得られる各種蒸離成形物は、その応用範囲、用途も広く、例えば、軟質 PVC フィルムに ALを蒸離したものは遮熱関係の選材、保温・保冷袋、包装用フィルム等として今まで軟質 PVC フィルムでは不可能とされた分野にも適用されるものと考えられる。

## 寒施例

次に本発明の実施例を示す。

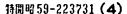
#### 奥施例1

処理サンプルとして PVC (デンカ SS - 103) 100 重量部、 DOP (ジオクチルフタレート) 60 重量部、 EPS (エポキン化大豆油) 3 重量部、Ba - 2n 系安定剤 2 部で配合調整したものを、加熱ロールにて 0.1 皿のフィルムとし、これを試料とする。この物を第1 図に示した装置内の所定の位置に設置し、いったん器内を 10<sup>-5</sup> Torr まで排気した後、ガス導入管を通じて CO/Ar (混合比 7/3)を入れ、器内の圧力が 0.0 5 Torr に保たれるようにし、消費電力 200 Wにてグロー放電を行なっ

た。蒸贈金属としてはALを用い、直旋印加電圧 200V、基板温度80℃、るつぼ温度900℃ の条件で蒸贈を行なった。

金属とフィルムとの接着力は基盤目法にて測定 した。結果を第1表に示す。

( ※注) 碁盤目法;表面に樹脂又は金属をコーテ



(※注)プリード促進試験;70℃ギヤオープン

中に1周間放置する。

以下企出

第 1. 表

		処理方法	処理時間	保	持	率
試料	1	蒸溜のみ	40分		2	95
武科	2	プラズマ 中で蒸消	10分		2 5	5 %
<b></b>	3	同上	4·0 分	1	L 0 (	96

#### 奥施例2

実施例1で用いたと同じ試料を第2図に示す装置内の所定の位置にセットし、器内排気後 CO/Ar (7/3)を、器内圧力にして0.05 Torrとなる 様導入したのち、300 Wの水銀ランプを用い波 長185 nm 又は254 nm で紫外線処理を行なった。 蒸着金属として ALを用い、印加電圧200 V、基板温度80℃、るつ[空温度900℃の条件で行なった。

接着性の評価は基盤目法で行なったが、接着性 阻害物質の溶出影響を見る為、比較としてブリー ド促進試験を行なった試料についての測定も行な う。結果を第2表に示す。

保存	28	32%	13%	100%	100%	7 9 %	4 3 %
プリード促進	戦	兼	单	熊	極	戦	中
処理時間	304	5 \$	5 分	304	304	304	30分
処理彼長		185 nm	干国	干国	干回	254 nm	国上
処理方法	蒸霜のみ	紫外光照射 下で蒸着	干鱼	干国	干闽	干国	同上
	試料 1	筑料 4	威科 5	武科 6	試料 7	試料8	20.00

実施例3

実施例1及び2に示したAL蒸箱PVCフィルムで、 グロー放電プラズマ処理及び真空紫外処理の効果 を調べる為、可塑剤俗出試験を行なり。試験は次 の手順で行なった。先ず、AL蒸霜PVCフィルムの ALを、リン酸溶液で、フィルム面を傷つけないより丁寧 に拭き取り、溶出試験容器の底に優く。これにヘキサン 50 Mを入れ、40 Cにて5時間振とりした後、 ジノニルフタレートを標準として、ヘキサン中に 抽出されたDOPをガスクロマトグラフィーにて分 析した。結果を第3装に示す。

第 3 表

	抽出量
試料1	212119
試料2	86 mg
<b>,試料 3</b>	1 2 mg
試料 4	5 3 mg
試料 6	1 1 mg
試料8	3 8 mg

第 2 減

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を実施するのに有用なケロー放電プラズマ処理装置の模式図、第2図は本発明の方法を実施するのに有用な真空紫外処理装置の模式図、第3図は本発明の方法で処理された 軟質 PVC 成形品の断面模式図である。

特 許 出 順 人

熊 谷 享

**特許出顯代理人** 

弁理士 育 木 朗

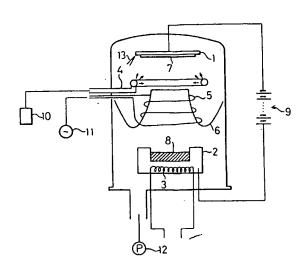
弁理士 西 韶 和 之

弁理士 吉 田 維 夫

弁理士 山 口 昭 之

第 2 図

## 第一図



## 手 続 補 正 書

昭和 58年10 月 /2 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和 58 年 特許願 第 097010 号

2. 発明の名称

**仓成樹脂成形品表面への金刷薄膜形成方法及び成形品** 

3. 補正をする者

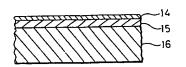
事件との関係 特許出願人

氏名 朋谷 享

# 第3図

Ø

ത്തുത്ത



### 4. 代 理 人

住 所 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 静光虎ノ門ビル 〒105 電話(504)0721

氏 名 弁理士 (6579) 宵 木

(外 3 名)

5. 補正の対象

明細律の「発明の牂細な説明」の概

- 6. 補正の内容
  - (イ) 明細帶第4頁、6行目、「真空紫外光照下」 とあるを『真空紫外光照射下』に補正する。
  - (中) 明細群期4頁、19行目、「経済的」とある を『経時的』に補正する。
  - い 明細帯第5頁、19行目、「高圧ととなると」 『高圧となると』に補正する。
  - (中) 明細審第8頁、11行目、「樹脂製化」とあるを『樹脂劣化』に補正する。
  - 研 明和書第9頁、11行目、「(デンカ SS-103)」 103)」とあるを『(デンカ SS-103)』 に補正する。
  - 〇 明細審第10頁、17行目、「剁離股状態」 とあるを『剁離の状態』に補正する。